

JAPANESE PATENT OFFICE

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

59157109 A

(43) Date of publication of application: 06.09.1984

(51) Int. CI

C08G 8/28

H01B 3/36

(21) Application number:

58029456

(71) Applicant: HITACHI LTD

(22) Date of filing:

25.02.1983

(72) Inventor:

NISHIKAWA AKIO

(54) UNSATURATED IMIDE METHYLPHENOL **RESIN AND ITS DERIVATIVE**

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain titled resin capable of providing epoxy resin composition useful as curing agent of excellent properties suitable for sealer to be used in semiconductor devices, etc., by the reaction between a phenol novolak condensate and a methylol-modified unsaturated imide.

CONSTITUTION: The objective resin and its derivative(s) can be obtained by the reaction, for example, between (A) a novolak-type condensate prepared by the reaction between phenol and aldehyde and (B) a methylol-modified unsaturated imide of formula I, at elevated temperatures on stirring. This resin and its derivative(s) are expressed by the formula II [R1 is H, CH_3 , $C(CH_3)_3$, or C_6H_6 ; X is of formula III, IV, etc.]. When used as curing agent, it is recommended to incorporate <50pts.wt. of this resin in an epoxy compound per 100pts.wt. of the sum of the two compo-

COPYRIGHT: (C)1984,JPO&Japio

19 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭59-157109

60Int. Cl.3 C 08 G 8/28 H 01 B 3/36

識別記号

庁内整理番号 6946-4 J

8222-5E

砂公開 昭和59年(1984)9月6日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 5 頁)

図不飽和イミドメチルフエノール樹脂およびそ の誘導体

0)特

願 昭58-29456

22出

昭58(1983) 2 月25日

@発 明 西川昭夫

日立市幸町3丁目1番1号株式 会社日立製作所日立研究所内

人 株式会社日立製作所

東京都千代田区丸の内1丁目5

番1号

個代 理 人 弁理士 髙橋明夫

外3名

特許請求の範囲

1.一般式[]]

[式中、R1 11-H, -CH1, -C(CH1);,

を表わす〕で表わされる不飽和イミドメチルフェ ノール樹脂およびその誘導体。

発明の詳細な説明

[発明の利用分野]

本発明は、不飽和イミドメチルフエノール樹脂 およびその誘導体に関するものである。

〔従来技術〕

エポキシ樹脂は、その良好な電気的、機械的特 性によつて従気器機や電子部品の絶縁材料。對止 材料などとして、広汎に応用されている。メモリ 用LSIなどの對止にもエポキン樹脂系材料は多 用され、従来は、フエノールノポラツク樹脂を硬 化剤とする組成物が製品特性に比較的すぐれてい るととから、その主流をなしてきた。

・しかし、半導体製品の高密度化,高信頼度化へ の流れは著しく、これに対応するには、對止材料 にも一層の改善が迫られている。

ところで、前記、フェノールノポラツク樹脂硬 化エポキシ樹脂組成物には、硬化性を改善する目 的でイミダソール系化合物、第3級アミンなどの 触媒の添加が必須となつている。この触媒の添加 は、製品の絶談特性の低下、耐湿信頼性の低下な どの問題の一因となり、従来材料では、目標を達 成する上で特性上の余裕は少ない。

特開昭59-157109(2)

本発明の目的は、上記のような状況に鑑みてな されたもので、不飽和イミドメチルフエノール樹

脂およびその誘導体を提供することにある。

[発明の概要]

(発明の目的)

本発明の要点は、

一般式〔1〕

$$\begin{array}{c|c}
OH & OH \\
CH_2 & CH_2
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
CH_2 & CH_2
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
O & C & C
\end{array}$$

 ノール樹脂およびその誘導体であり、とれを含む エポキン樹脂組成物で封止して半導体装置を製造 するのに好適なものである。

本発明において、多官能エポキシ化合物[A] としては、例えばピスフエノールAのジグリンジ ルエーテル、プタジエンジエポキサイド、3,4 ーエポキシシクロヘキシルメチルー(3.4-エ ポキシ) シクロヘキサンカルポキシレート、ビニ ルシクロヘキサンジオキサイド、4,4′-ジ (1, 2-xx+vx+u)4. 4'-(1, 2-エポキシエチル) ピフエニ ル、2,2-ビス(3,4-エポキシンクロヘキ) プロパン、 (エポキシシクロヘキシル)プ ロバン、レゾルシンのグリンジルエーテル、フロ ログルシンのジグリシジルエーテル、メチルフロ ログルシンのジグリシジルエーテル、ピスー(2, 31 -エポキシシクロペンチル)エーテル、2-(3.4-xx+y) yスピロ(3,4-エポキシ)-シクロヘキサンm ージオキサン、ピスー(3 , 4 ーエポキシー 6

ーメチルシクロヘキシル)アジベート、N, N'
ーmーフェニレンピス(4, 5 ーエポキシー1,
2 ーシクロヘキサン)シカルボキンイミドなどの
2 官能のエポキン化合物、パラアミノフエノール
のトリクリンジルエーテル、ポリアリルクリンジ
ルエーテル、1, 3, 5 ートリ(1, 2 ーエポキ
シエチル)ベンゼン、2, 2', 4, 4'ーテト
ラグリシドキンベンジフェノン、フエノールホル
ムアルデヒドノボラツクのポリグリンジルエーテ
ル、グリセリンのトリグリンジルエーテル、トリ
メチロールブロバンのトリグリンジルエーテルな
どの3 官能以上のエボキン化合物が用いられる。

また、本発明において、一般式〔1〕。

[式中、R1 は一H, -CH3, -C(CH3)3,

$$-C_6H_6$$
 , X if $\stackrel{C}{\mathbb{C}}H^-$, $\stackrel{C}{\mathbb{C}}H_2$, $\stackrel{C}{\mathbb{C}}H_2$

を装わす〕で装わされる不飽和イミドメチルフェ ノール樹脂およびその誘導体としては、フェノー ルとアルデヒドとを酸性触媒下(例えば、塩酸、 修酸、リン酸など)に反応させて得られるノボラ ック型の縮合物と、一般式[[]]

$$X = \begin{bmatrix} C & & & \\ & & \\ & & & \\ & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\$$

$$[\pm \psi, \ \chi \text{ tt}]_{CH-}^{CH-}, \qquad \qquad [CH_2], \qquad [CH_3]$$

を表わす〕で示される不飽和イミドのメチロール体とを、加熱混合撹拌しながら反応させて得られる。反応は、溶媒の存在下でも、不存在下でもよく、反応条件としては50~200℃の範囲で10分~5時間行なえばよい。

フェノールとアルデヒトのノポラツク型縮合物

としては、例えば、フエノール、タレソール、キ シレノールおよび、それらの誘導体と、ホルムア ルデヒト、アセトアルデヒドなどのアルデヒド類 とを、塩酸触媒下で、脱水縮合させることにより、 重合度(数平均分子量)の異なる各種の縮合物が 得られる。

また、本発明においては、可提性付与剤として、ポリプタジエン、ポリサルフアイド、シリコーン、ポリアクリルニドリル、ニトリル、ポリビニルアセタール、フエノキシ、ウレタンなどを添加することが出来る。

その添加量は、用途、目的により異なり、特に限定されるものではないが、エポキン化合物と硬化剤の和100重量部に対して、50重量部以下で使用すれば、本発明の効果を得ることが出来る。

該樹脂組成物には、エポキシ化合物とノポランク型フエノール樹脂の硬化反応を促進する効果が 知られている公知の触媒を使用することが出来る。 かかる触媒としては、例えば、トリエタノール

アミン、テトラメチルプタンジアミン、テトラメ

特開昭59-157109(3)

チルペンタンジアミン、テトラメチルへキサンジアミン、トリエチレンジアミン、ジメチルアニリンなどの三級アミン、ジメチルアミノエタノール、ジメチルアミノペンタノールなどのオキンアルキルアミンヤトリス(ジメチルアミノメチル)フェノール、Nーメチルモルホリン、Nーエチルモルホリンなどのアミン類がある。

また、セチルトリメチルアンモニウムプロマイド、セチルトリメチルアンモニウムクロライド、ドデンルトリメチルアンモニウムフィオダイド、トリメチルドデシルアンモニウムクロライド、ベンジルジメチルテトラデシルアンモニウムクロライド、ベンジルメチルバルミチルアンモニウムブロマイド、ベンジルジメチルステアリルアンモニウムブロマイド、ベンジルジメチルステアリンアンモニウムフロマイド、ベンジルジメチルテトラデシルアンモニウムタロライド、ベンジルジメチルテトラデシルアンモニウムながある。

また、2ーエチルイミダゾール、2ーウンデシ

ルイミダソール、2 ーヘブタデシルイミダゾール、 2 ーメチルー4 ーエチルイミダゾール、1 ーブチ ルイミダゾール、1 ーブロビルー2 ーメチルイミ ダゾール、1 ーベンジルー2 ーメチルイミダゾー ル、1 ーンアノエチルー2 ーメチルイミダゾール、 1 ーンアノエチルー2 ーウンデシルイミダゾール、 1 ーンアノエチルー2 ーフエニルイミダゾール、 1 ーアジンー2 ーメチルイミダゾール、1 ーアジ ンー2 ーウンデシルイミダゾールなどのイミダゾール類、

また、トリフエニルホスフインテトラフエニル ポレート、テトラフエニルホスホニウムテトラフ エニルポレード、トリエチルTミンテトラフエニ ルポレード、2 - エチルー4 - メチルイミダゾー ルテトラフエニルポレード、2 - エチルー1, 4 ージメチルイミダゾールテトラフエニルポレード などのテトラフエニルポロン塩などがある。

また、上記、エポキン樹脂組成物には、公知の 希釈剤(垣内弘著:エポキシ樹脂:318~319 ページ記載,昭和45年9月発行)など、例えば、 フタル酸エステル、リン酸エステル、スチレンオキサイド、オクチレンオキサイド、プチルグリンシルエーテル、フェニルグリンジルエーテル、クレジルグリンジルエーテル、ングリンジルエーテル、エポキン化植物油(アデカレジンEP-1000など)、スチレン、ジエリルフタレート、グリンジルメタクリレート、トリフエニルホスフアイト、ポリオール、ラクトン、トリアリルシアヌレートなどを添加することが出来る。

本発明の樹脂組成物には、目的と用途に応じ、 各種の添加剤を配合して用いることが出来る。

例えば、シルコン、シリカ、溶融石英ガラス、 アルミナ、水酸化アルミニウム、ガラス、石英ガ ラス、ケイ酸カルシウム、石コウ、炭酸カルシウム、マグネサイト、クレー、カオリン、タルク、 鉄粉、銅粉マイカ、アスペスト、炭化珪素、窒化 ホウ素、二硫化モリブデン、鉛化合物、鉛酸化物、 亜鉛華、チタン白、カーポンプラックなどの充塡 剤、あるいは、高級脂肪酸、ワックス類などの離 型剤、エポキンシラン、ピニルンラン、アミノシラン、ポラン系化合物、アルコキシチタネート系化合物、アルミニウムキレート系化合物などのカップリング剤を使用出来る。さらに、アンチモン、 嫌化合物、プロムやクロルを含む公知の難燃化剤 を用いるととが出来る。

〔発明の契施例〕

実施例1~3

不飽和イミド環を含むフェノール樹脂の作成 フェノール~ホルムアルデヒドのノポラツク型 反応縮合物(修設触媒:数平均分子量700) 30重量部を3ケの反応容器にそれぞれ別個に採 つた。これらにメチルエチルケトン70重量部を それぞれ加え、加熱溶解した。

上記、フェノール樹脂溶液を加熱撹拌しながら、 これに、Nーメチロールマレイミドの第1装に示 した所定量を加え、加熱環流を約1時間行なつた。 次いで、メチルエチルケトンを除去して、目的の 不飽和イミド環を含むフェノール樹脂、3種を得 た。これらの樹脂の軟化点を第1装に示した。

ックスE (ヘキストジャパン社製)2重量部、着 色剤としてカーポンプラック1重量部を配合した 3種類の配合物を作成した。

次いて、これらを75℃/85℃に保たれた2本ロール(8″4)で約7~10分間ロール混練した後、冷却後粗粉砕して、目的のエポキン樹脂組成物を得た。

上記組成物を用いて、MOS型のモデル案子並 びに、16ビンのメモリ用LSIを180℃、 15分、圧70kg/cm²の条件で、それぞれ封止 しさらに、180℃5時間アフタキュアした後、 各特性を例定した。

特性評価は下記の方法によって行なわれた。 絶縁性能 問題の樹脂で封止されたMOS型 【CにDC12V印加したときのリーク電流 が100μAに違する温度で表わす。

耐湿性 樹脂で封止された 1 6 ピンLSIを 1 2 1 ℃、2 気圧の水蒸気中に 5 0 0 ~ 1000時間放置したとき、試料のアルミニウム電低の腐食による不良発生率(チ)。

第 1 表

奥 施 例	1	2	3
フェノールノポラツク型樹脂	3 0	3 0	3 Q
Nーメチロールマレイミド	0.5	1.0	5.0
不飽和イミド選を含むフエノ ール樹脂の軟化点 (で)	63~75	71~88	82~99

哭施例4~6

多官能エポキン化合物として、ノボランク型エポキンECN1273(チバ社製,エポキン当強;
225)100重貨部、フタルイミドメチルフエノール系化合物として、フタルイミドメチルフエノールとヘキサメチレンテトラミンの反応紹合物(H-PP)を、第1設に示した所定費、硬化促進剤として、トリフエニルホスフイン2重量部、カップリング剤として、エポキシンランKBM403(信越化学製)2重量部、フィラとして溶融石英ガラス粉、75重量が、離型剤としてヘキストワ

耐熱衝撃性 樹脂で対止された16ピンLSI を-50℃ = +150℃、2分周期で冷熱試験を500~800回反復したときの亀裂発生の有無。

耐熱性 硬化樹脂試片を200℃に30日間放 置した後の曲げ強さ(25℃測定)の、熱劣 化前の曲げ強さに対する比率(曲げ強さ保持 率多)。

硬化性 180℃、1.5分の条件で成形した直 後のパコール硬度(€ 935)。
これらの結果を第2装に示す。

第 2 表

契施例業材と特性	4	5 .	6
ECN1273	100	100	1 0 0
н	5 5		
		7 0	
			8 0
トリフエニルホスフイン	. 2	2	2
KBM 4 0 3	2	2	2
溶敝石英ガラス粉	4 6 5	5 1 0	5 4 0
ヘキストワツクスE	2	2	2
カーポンプラック	1	1	1
絶縁性(リーク温度で)	1 5 0	1 5 5	155
耐熟性 (1000hでの不良率)	0	0	0
耐熱衝撃性 (500回でのクラック発生)	無	無	無
耐熱性 (曲げ強さ保持率多)	100	100	100
硬化性	8 0	8 5	8 0

代理人 弁理士 高橋明夫